

38

B26

ИНСТИТУТ  
ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ СОАН СССР

ПРЕПРИНТ ИЯФ 74-79

Г.Е.Векштейн, Д.Д.Рютов, П.З.Чеботаев

ДИФФУЗИЯ ТЯЖЁЛЫХ ПРИМЕСЕЙ В ПЛОТНОЙ  
ПЛАЗМЕ, УДЕРЖИВАЕМОЙ СТЕНКАМИ

Новосибирск

1974

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
А Н С С С Р

ПРЕПРИНТ

Г.Е.Векштейн, Д.Д.Рютов, П.З.Чеботаев

ДИФФУЗИЯ ТЯЖЕЛЫХ ПРИМЕСЕЙ В ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЕ.



Новосибирск  
1974

ДИФФУЗИЯ ТЯЖЕЛЫХ ПРИМЕСЕЙ В ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЕ,  
УДЕРЖИВАЕМОЙ СТЕНКАМИ

Г.Е.Векштейн, Д.Д.Рютов, П.З.Чеботаев

Радиальное равновесие плазмы с плотностью  $n = 10^{17}\text{--}10^{19}\text{ см}^{-3}$  в прямых системах может быть обеспечено не за счет отрыва плазмы от стенок давлением магнитного поля (как это имеет место при традиционном магнитном удержании), а за счет непосредственного контакта плазмы с жесткими стенками рабочего объема (т.н. "стеночное" или "немагнитное" удержание). Продольное магнитное поле при стеночном удержании плазмы может быть весьма слабым (таким, что  $\beta = 8\pi P/n^2 \gg 1$ ), поскольку роль магнитного поля в этом случае сводится лишь к подавлению поперечной теплопроводности плазмы.

Наличие непосредственного контакта плазмы со стенкой при рассматриваемом способе удержания, естественно, требует исследования процессов, происходящих на самой стенке и в пристеночном слое плазмы. Вместе с тем, при стеночном удержании появляются существенные особенности и в поведении плазмы во всем её объеме. Эти особенности, впервые изученные в работах /I,2/, связаны с тем, что в плазме с  $\beta \gg 1$  газокинетическое давление

$P = 2nT$  должно быть однородно по сечению. Поэтому при нагреве и остывании плазмы будет происходить её перераспределение по сечению, т.е. возникнет радиальное течение плазмы, причем плотность плазмы у относительно холодных стенок будет намного выше плотности в центре системы. В результате увеличивается скорость потерь тепла из плазмы: во-первых, возрастают тормозные потери (это обусловлено тем, что при условии  $n \propto 1/T$  мощность термозного излучения, пропорциональная  $n^2 V T$ , растет как  $T^{-3/2}$  по направлению к стенкам); во-вторых, появляется конвективный перенос тепла от центра к стенкам. Однако численный анализ, проведенный в работах /I,2/, показывает, что энергетическое время жизни плазмы в практически интересных случаях остается вполне приемлемым в смысле критерия Лоусона.

В работах /I,2/ наличие стенки учитывалось введением некоторых простых граничных условий к уравнениям переноса полностью ионизованной плазмы. При этом фактически не рассматривались многообразные процессы, имеющие место непосредственно около стенки (сюда входят: неполная ионизация и рекомбинационное излучение; нарушение условия незапертости излучения; неидеальность плазмы и связанные с этим изменения её коэффициентов переноса; разрушение стенки тепловым потоком и быстрыми частицами плазмы). Оправданием такого подхода может служить то, что характер процессов в области горячей плазмы оказался слабо чувствительным к изменению граничных условий в достаточно широких пределах (подробнее см. /I,2/). Однако непосредственный контакт плазмы со стенкой приводит к появлению еще одного принципиально важного эффекта, а именно проникновения тяжелых примесей с зарядом  $Z > 1$ , возникающих на стенке, в объем плазмы. Так как даже небольшая добавка многозарядных ионов может сильно увеличить тормозные потери из плазмы, то для определения энергетического времени жизни плазмы важно знать глубину проникновения тяжелых примесей и распределения их плотности в плазме. Исследованию этого вопроса посвящена настоящая работа<sup>I)</sup>.

Соответствующая задача довольно просто решается в практическом интересном случае, когда плотность примесей относительно невелика. Тогда параметры плазмы мало изменяются из-за наличия примесей, и движение примесей можно рассматривать как диффузию пробных частиц в плазме, параметры которой определяются уравнениями переноса, записанными в отсутствие примесей /I,2/.

Пусть в плазме имеется один сорт примесных ионов с заданным зарядом<sup>2)</sup>  $Z$ . Их массу будем считать много большей массы ионов плазмы. В результате частых столкновений тяжелых ионов с ионами плазмы функция распределения примесей будет близка к максвелловской с температурой  $T$ , равной температуре плазмы в данной точке. Движение примесей происходит в плоскости поперечного сечения плазменного цилиндра. Плотность примесей обозначим

I) Вопрос о примесях в настоящее время интенсивно обсуждается и в случае магнитного удержания плазмы (на установках типа Токамак). В связи с этим отметим, что приведенные ниже уравнения движения примесей справедливы и в этом случае.

2) При этом мы, для простоты, отвлекаемся от возможности изменения заряда примесного иона при его движении в плазме.

$\tilde{n}$ , а компоненты их массовой скорости  $\tilde{v}_r$  и  $\tilde{v}_\varphi$ . Так как диффузия является медленным процессом, то в уравнениях движения можно пренебречь инерцией:

$$-\frac{\partial}{\partial r}(\tilde{n}T) + Z\tilde{n}e(E_r + \frac{\tilde{v}_\varphi}{c}H) + \tilde{R}_{er} + \tilde{R}_{ir} = 0 \quad (1)$$

$$Z\tilde{n}(E_\varphi - \frac{\tilde{v}_r}{c}H) + \tilde{R}_{e\varphi} + \tilde{R}_{i\varphi} = 0 \quad (2)$$

Здесь  $\vec{E}$  – электрическое поле в плазме, а  $\tilde{R}_e$  и  $\tilde{R}_i$  – сила, действующая на тяжелые ионы в результате их кулоновских столкновений с электронами и ионами плазмы. В силу аксиальной симметрии задачи все параметры плазмы зависят только от радиуса и времени. Функции  $n, T, H, E_r, E_\varphi$  и  $V$  ( $v_r, v_\varphi$ ) – радиальная скорость течения плазмы предполагаются известными из решения уравнений переноса чистой плазмы.

Перейдем теперь к вычислению сил  $\tilde{R}_e$  и  $\tilde{R}_i$ , связанных со столкновениями. Они возникают как из-за относительного движения различных сортов частиц, так и из-за искажения максвелловского распределения электронов и ионов плазмы, связанного с неоднородностью параметров плазмы. Рассматривая тяжелые ионы как пробные частицы, мы можем пренебречь их влиянием на функции распределения электронов и ионов плазмы. Тогда для силы  $\tilde{R}_e$ , используя результаты /3/, нетрудно получить:

$$\begin{aligned} \tilde{R}_{er} &= Z^2 m \tilde{n} v_e (V - \tilde{v}_r) + Z^2 \delta_5 \tilde{n} \frac{\partial T}{\partial r} + Z^2 \delta_4 m \tilde{n} v_e U \\ \tilde{R}_{e\varphi} &= -Z^2 m \tilde{n} v_e \tilde{v}_\varphi + Z^2 \delta_1 m \tilde{n} v_e U + Z^2 \delta_2 \tilde{n} \frac{\partial T}{\partial r} \end{aligned} \quad (3)$$

где  $v_e$  – электронная частота столкновений,  $U = \frac{e}{4\pi n e} \frac{\partial H}{\partial Z}$

$$\delta_1 = 1 - \frac{6,42 \delta_0^2 + 1,84}{\Delta}; \quad \delta_2 = \frac{1,5 \delta_0^3 + 3,05 \delta_0}{\Delta};$$

$$\delta_4 = \frac{1,7 \delta_0^3 + 0,78 \delta_0}{\Delta}; \quad \delta_5 = \frac{5,1 \delta_0^2 + 2,68}{\Delta};$$

$$\Delta = \delta_0^4 + 14,79 \delta_0^2 + 3,77; \quad \delta_0 = \omega_{He}/v_e$$

(мы используем здесь те же обозначения, что и в работе /2/). Если масса примесных ионов много больше массы ионов плазмы, то силу  $\tilde{R}_i$  можно находить аналогично силе взаимодействия электронов и ионов в чистой плазме: она не зависит от искажения функции распределения тяжелых ионов, так что масса тяжелых ионов вообще не входит в задачу. Для силы трения между ионами плазмы и примесями можно сразу написать:

$$\tilde{R}_{ir}^{(u)} = Z \left( \frac{M}{m} \right)^{1/2} \tilde{n} v_e (V - \tilde{v}_r); \quad \tilde{R}_{i\varphi}^{(u)} = -Z \left( \frac{M}{m} \right)^{1/2} \tilde{n} v_e \tilde{v}_\varphi; \quad (4)$$

( $M$  – масса иона плазмы)

Специальное вычисление необходимо лишь при определении термосилы  $\tilde{R}_i^{(T)}$ , действующей со стороны ионов плазмы на примеси. Соответствующая поправка к функции распределения ионов плазмы, связанная с градиентом температуры, определяется только ион-ионными столкновениями. Для вычисления этой поправки её удобно разложить по полиномам Сонина  $L_p^{(3/2)}(x)$ , после чего в уравнения для коэффициентов разложения войдут лишь матричные элементы от кулоновского интеграла столкновений, приведенные в работе /3/. Ограничивааясь первыми двумя полиномами, совершенно аналогично тому, как это проделано в /3/, получаем:

$$\tilde{R}_i^{(T)} = Z^2 \tilde{n} \left\{ \delta_6 \vec{v}_1 T - \delta_7 [\vec{h} \times \vec{v}_1 T] \right\}.$$

$$\delta_6 = \frac{1,28 \delta_0^2 + 0,34}{\Delta_i}; \quad \delta_7 = \frac{1,5 \delta_0^3 + 0,74 \delta_0}{\Delta_i};$$

$$\Delta_i = \delta_0^4 + 1,35 \delta_0^2 + 0,16;$$

$$(5)$$

$$\text{где } \delta_0 = \omega_{Hi} \tau_i \approx 2,31 \cdot 10^{-2} \text{ для дейтериевой}$$

плазмы. Зная теперь все действующие на тяжелые ионы силы, из уравнений (1) и (2) можно найти скорость их течения, по которой затем определяется плотность примесей  $\tilde{n}(r, t)$ . Поскольку в общем случае формулы довольно громоздки, приведем результат для

многозарядных примесей ( $Z \gg 1$ ):

$$\tilde{U}_z = \tilde{V} - \mathcal{D} \frac{1}{\tilde{n}} \frac{\partial \tilde{n}}{\partial z} \quad (6)$$

здесь

$$\mathcal{D} = \frac{T(m/M)^{1/2}}{Z^2 m \nu_e (1 + m \delta_0^2 / M Z^2)} -$$

коэффициент диффузии примесей, а  $\tilde{V}$  – величина, определяемая равенством

$$\begin{aligned} \tilde{V} = V + (1 + m \delta_0^2 / M Z^2)^{-1} \left\{ \frac{(m/M)^{1/2}}{Z m n \nu_e} \frac{\partial}{\partial z} (nT) + \right. \\ \left. + \frac{e}{4 \pi n e} \frac{\partial H}{\partial z} \left[ \frac{(m/M)^{1/2}}{\delta_4} + \frac{m \delta_0 \delta_1}{M Z} \right] + \frac{1}{m \nu_e} \frac{\partial T}{\partial z} \left[ (\delta_5 + \delta_6) \frac{(m/M)^{1/2}}{M} + \frac{\delta_0 (\delta_2 - \delta_7) m}{Z M} \right] \right\} \end{aligned}$$

Здесь мы учли, что электрическое поле в плазме равно:

$$e E_z = \frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial z} (nT) - \delta_4 m \nu_e U - \delta_5 \frac{\partial T}{\partial z}$$

$$e E_p = e \frac{V}{c} H - \delta_1 m \nu_e U - \delta_2 \frac{\partial T}{\partial z}$$

Таким образом, движение примесей представляет собой диффузию с коэффициентом  $\mathcal{D}$  в среде, движущейся со скоростью  $\tilde{V}$ , причем эта скорость, как видно из (7), не совпадает со скоростью течения плазмы  $V$ . Это может приводить к некоторым особенностям в распределении по радиусу плотности примесей  $\tilde{n}(r, t)$ .

Действительно, рассмотрим формулу (7) для эффективной скорости  $\tilde{V}$ . Поскольку, как отмечалось выше, во время нагрева плазма движется от центра к стенкам (подробнее см. работу

/2/), то  $V > 0$ , причем у стенки  $V = 0$ . Сравнение трех последних членов в (7) показывает, что вблизи стенок главным оказывается действие на примеси термосилы (третий член), а так как  $\partial T / \partial z < 0$ , то вблизи стенки и  $V < 0$ , т.е. примеси затягиваются в плазму. При удалении от стенки термосила начинает уменьшаться, так как происходит замагничивание сначала электронов, а затем и ионов плазмы (т.к. электроны замагничаются очень быстро, то почти во всей области главной оказывается вычисленная нами ионная термосила), а скорость течения плазмы растет. Поэтому на некотором расстоянии  $a$  от стенки эффективная скорость  $V$  обратится в нуль, а на большем удалении от стенки будет направлена к стенке.

В качестве простейшей модели образования примесей мы рассмотрим ситуацию, когда плотность примесей у стенок не зависит от времени. В этом случае нетрудно представить вид функции

$$\tilde{n}(r, t) \quad \text{при указанном выше виде эффективной скорости } V(r).$$

Поскольку плазма у стенки имеет высокую плотность и низкую температуру, то коэффициент диффузии примесей  $\mathcal{D}$  здесь мал (плазма у стенок незамагнечена). Поэтому почти во всем промежутке от стенки до точки остановки в (6) можно пренебречь диффузионной скоростью. Поскольку параметры плазмы меняются медленно по сравнению со временем, а течение которого примеси со скоростью  $V$  пройдут расстояние  $a$  от стенки, то можно считать, что в каждый момент времени распределение плотности примесей по радиусу  $\tilde{n}(r)$  будет близким к стационарному решению уравнения непрерывности:  $\tilde{n}(r) \propto 1/V$ . Только вблизи точки остановки необходимо учитывать диффузию.

Таким образом, плотность примесей растет от заданного значения у стенки до точки остановки, где она имеет резкий максимум. При дальнейшем удалении от стенки плотность быстро падает.

Приведенные качественные соображения иллюстрируются на Рис. I-3 результатами численного интегрирования уравнения диффузии примесей для одного практически интересного случая, когда в начальном состоянии дейтериевая плазма с плотностью  $n_0 = 1.6 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$

и температурой  $T_0 = 4$  эв, помещенная в однородное магнитное поле  $H_0 = 7 \cdot 10^4$  гс, однородно заполняет трубу с радиусом  $R = 1,2$  см. В начальный момент времени включается источник нагрева с характерной длительностью  $\Delta t = 1,8 \cdot 10^{-5}$  сек. Пространственная зависимость объемной мощности источника  $Q(r)$  имитирует нагрев плазмы мощным релятивистским электронным пучком, инжектируемым с торца установки:

$$Q\left(\frac{W}{cm^3}\right) = 1,6 \cdot 10^9 \frac{\exp\left[1 - \frac{2}{H_0 R^2} \int_0^r H(r', t) r' dr'\right]}{e-1} \cdot \frac{t e^{t/\Delta t}}{\Delta t} \cdot \frac{H(r, t)}{H_0}$$

На рис.1 показана радиальная зависимость параметров плазмы в момент времени  $t = 2,1 \cdot 10^{-5}$  сек. Поскольку оказывается, что в рассматриваемом варианте магнитное поле вмороено в плазму, то профиль магнитного поля совпадает с профилем плотности и не приводится на рисунке. На рис.2 приведены эффективная скорость

$\tilde{V}(r)$  и распределение плотности  $\tilde{n}(r)$  тяжелых примесей с зарядом  $Z = 3$  в тот же момент времени. На рис.3 аналогичные кривые приведены для примесей с  $Z = 10$ . Из рисунка видно, что хотя плотность примесей имеет резкий максимум в пристеночном слое, их проникновение в объем плазмы мало. Следовательно, загрязнение плазмы примесями в рассматриваемом случае не представляет особой опасности.

## Л и т е р а т у р а

- /1/ P. Z. Chebotaev, D. D. Ryutov, M. D. Spector, G. E. Vekstein. Proc. VI Europ. Conf. on Plasma Phys. Vol. 1, p. 411, Moscow, 1973.
- /2/. Г.Е.Векштейн, Д.Д.Рютов, М.Д.Спектор, П.З.Чеботаев, ПМТФ; № 6, 1974.
- /3/. С.И.Брагинский, В сб. "Вопросы теории плазмы", вып. I, стр.183, Москва, 1963.

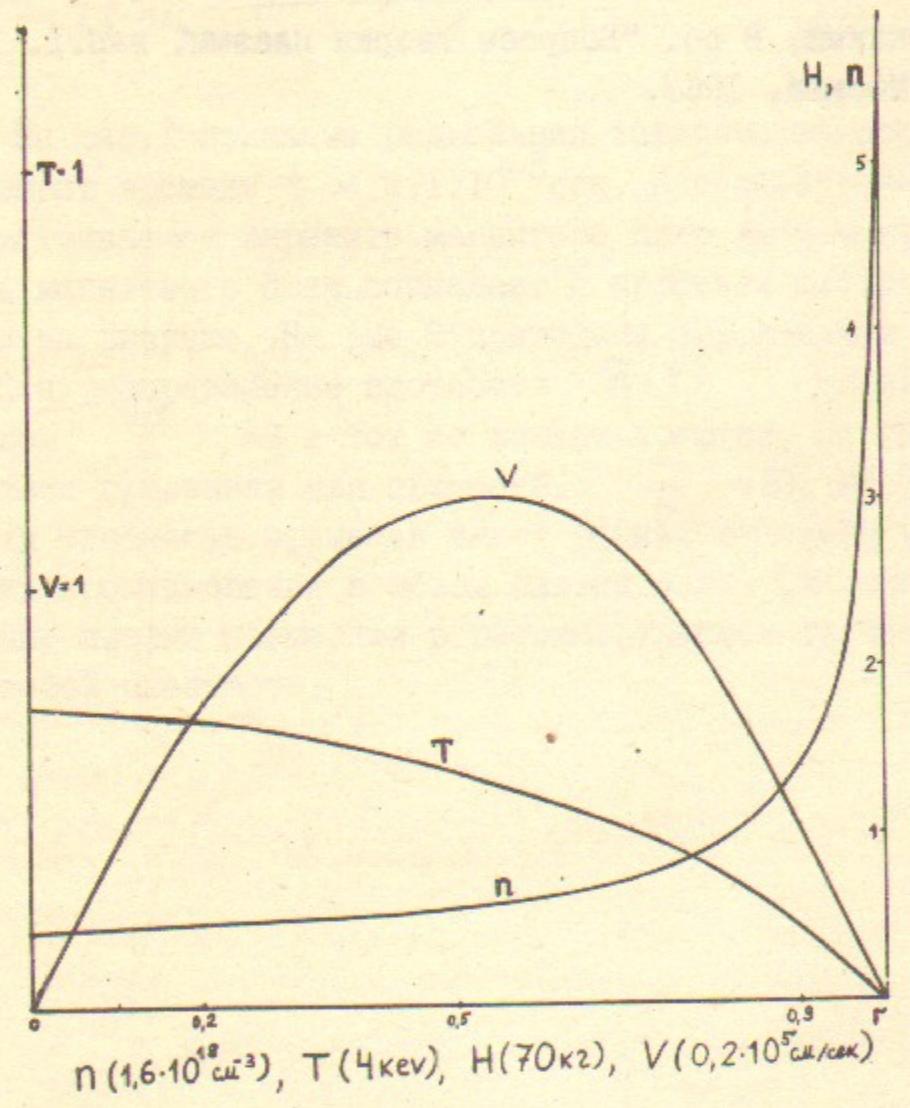


Рис. 1

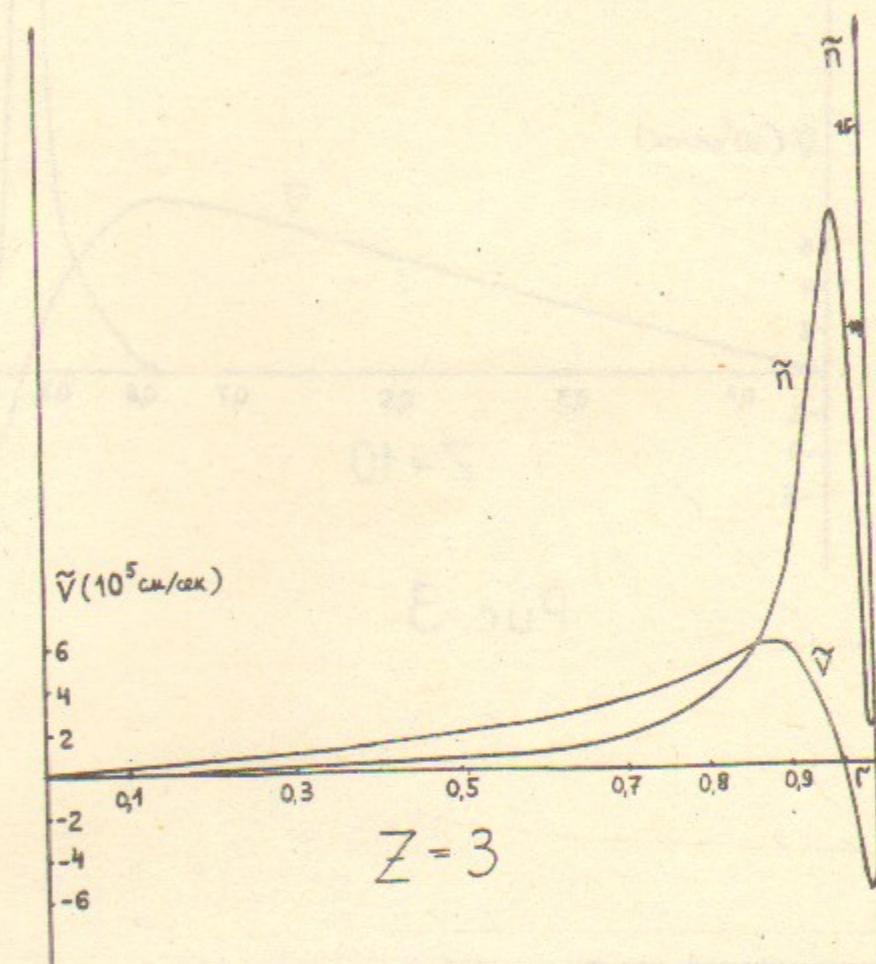


Рис. 2

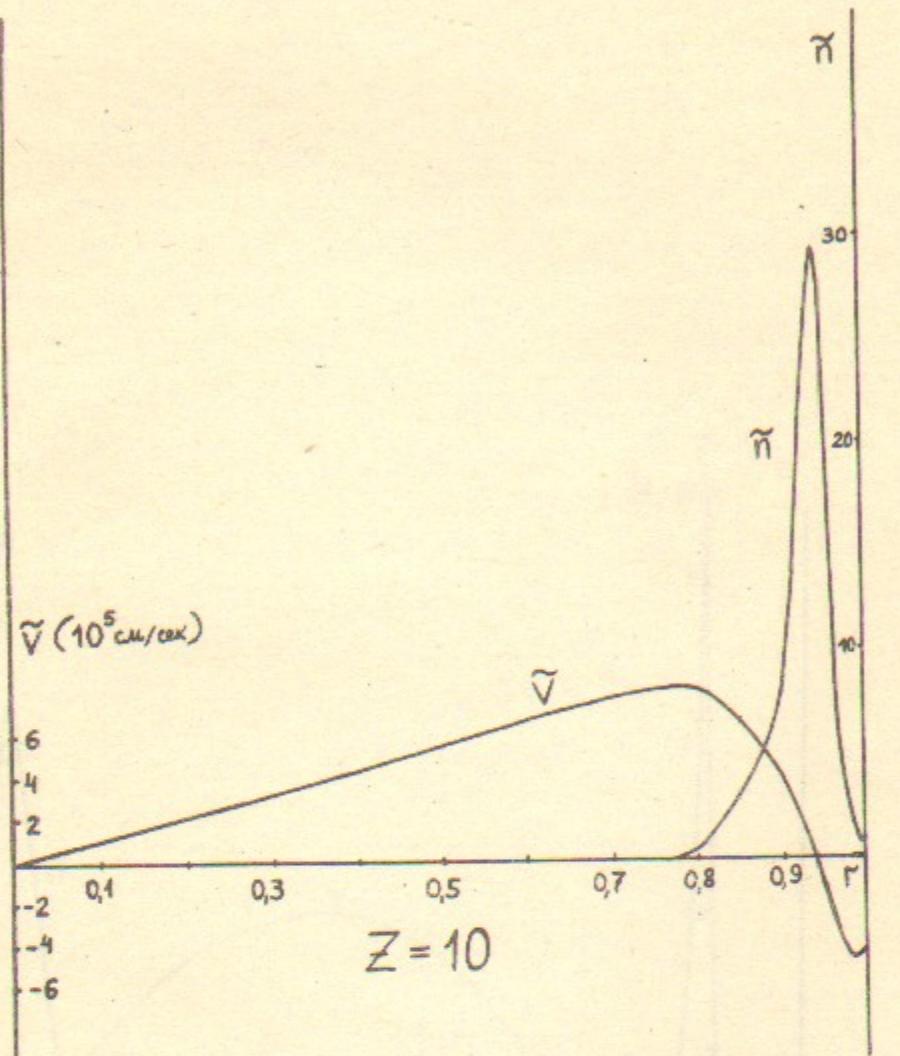


Рис. 3

---

Ответственный за выпуск Г.А.СИРИДОНОВ  
 Подписано к печати 21.Х-1974г. № 08512  
 Усл. 0,5 печ.л., тираж 150 экз. Бесплатно  
 Заказ № 79

---

Отпечатано на ротапринте в ИЯФ СО АН СССР, мп